



MD 3326 F2 2007.05.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) 3326 (13) F2
(51) Int. Cl.: G03C 1/72 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENȚIE

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
(21) Nr. depozit: a 2005 0005 (22) Data depozit: 2004.12.29 (41) Data publicării cererii: 2006.07.31, BOPI nr. 7/2006	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2007.05.31, BOPI nr. 5/2007
(71) Solicitant: INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD	
(72) Inventatori: ANDRIEŞ Andrei, MD; BIVOL Valerii, MD; SERGHEEV Serghei, MD; BARBĂ Niconor, MD; ROBU Ştefan, MD; CHILAT Ecaterina, MD	
(73) Titular: INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD	
(74) Reprezentant: ANISIMOVA Liudmila, MD	

(54) Purtător de informație pentru înregistrare cu fascicul de electroni

(57) Rezumat:

1

Invenția se referă la purtătorii de informație pentru înregistrarea imaginilor cu fascicul de electroni și poate fi utilizată în holografie și alte domenii ale tehnicii moderne în calitate de rezist electronic.

Purtătorul de informație pentru înregistrare cu fascicul de electroni conține un suport de polietilenterftalat acoperit cu un strat electroconductor (SnO_2 , Cr, Ni) și un strat de polimer carbazolic cu un adaos de 10...12% de triiodometan. Totodată

5

stratul de polimer carbazolic este confectionat din copolimeri carbazolilalchilmacrilat-metilmacrilat cu un conținut de carbazolilalchilmacrilat de 20...40 mol %.

Reveneicări: 1
Figuri: 2

10

15

MD 3326 F2 2007.05.31

Descriere:

Invenția se referă la purtătorii de informație pentru înregistrarea imaginilor cu fascicul de electroni și poate fi utilizată în holografie și alte domenii ale tehnicii moderne în calitate de rezist electronic.

Sunt cunoscuți purtători de informație de tip fotorezist cu straturi foto- și electroostructurabili din polivinilcarbazol (PVC), poliepoxypropilcarbazol (PEPC) ca adaos de polihalogenoderivați ai metanului, de exemplu CHI_3 , CHBr_3 [1].

Dezavantajul acestor purtători constă în fotosensibilitatea fotoreziștilor cu straturi din polimeri carbazolici subțiri $10^2 \dots 10^3 \text{ J/cm}^2$ și proprietățile lor fizico-mecanice insuficiente. Pentru îmbunătățirea proprietăților fizico-mecanice autorii utilizează compozиții din poliepoxypropilcarbazol cu copolimeri stiren-acrilonitril, dar din cauza incompatibilității polimerilor se înrăuătesc proprietățile optice ale straturilor de fotorezist și nu pot fi utilizate pentru înregistrarea imaginilor holografe.

Sunt cunoscuți purtători de informație electroostructurabili cu strat polimeric din polimetilmetacrilat (PMMA) sau din copolimeri MMA [2].

Dezavantajul acestor purtători electronoreziști constă în aceea că, eficiența de difracție a acestor purtători este relativ mică și constituie până la 1,5%.

Cel mai apropiat este purtătorul foto- și electroostructurabil obținut din copolimeri de carbazolilalchilmecatrilă (CAM) cu octilmecatrilat (OMA) cu adao de 10% triiodometan. Procesul de formare a imaginii decurge în două etape. La prima etapă, sub acțiunea iradierei UV sau fasciculului de electroni se produce fotodisocierea complexului cu transfer de sarcină „CAM...triiodometan” cu formarea unor săruri organice ce conduc la reticulare sau la alte procese fotochimice. La prima etapă imaginile holografice au un caracter latent, și posedă o eficiență de difracție ce nu depășește 0,5%. La etapa a doua, ce constă în developarea chimică a mostrelor iluminate în solvenți organici se produce amplificarea imaginii fotografice. Valoarea eficienței de difracție constituie circa 20...22% [3]. Dezavantajul acestui purtător de informație constă în aceea că eficiența de difracție până la developare este mică, doar - 0,5%.

Problema pe care o rezolvă prezenta inventie constă în elaborarea unui purtător de informație pentru înregistrare cu fascicul de electroni din copolimerii de carbazolilalchilmecatrilat (CAM) cu metilmecatrilat (MMA) pentru înregistrarea imaginilor holografice cu parametri avansați până la developarea în solvenți organici.

Esența invenției constă în aceea că purtătorul de informație pentru înregistrare cu fascicul de electroni conține un suport de polietilenereftalat acoperit cu un strat electroconductor (SnO_2 , Cr, Ni) și un strat de polimer carbazolic cu un adao de 10...12% de triiodometan. Totodată stratul de polimer carbazolic este confecționat din copolimeri carbazolilalchilmecatrilat-metilmecatrilat cu un conținut de carbazolilalchilmecatrilat de 20...40 mol %.

Rezultatul obținut constă în faptul că purtătorul de informație propus în invenție asigură înregistrarea unor imagini cu o eficiență de difracție până la developare de 8...10%, fără a influența asupra altor parametri holografici (în soluția cea mai apropiată 0,5%), iar după developare în tetraclorură de carbon eficiența de difracție ajunge la 32...34% (în soluția cea mai apropiată 20...22%).

Rezultatul este condiționat de prezența fragmentelor de metilmecatrilat în copolimer, ceea ce conduce la o degradare mai avansată a stratului polimeric.

Invenția se explică prin desenele din fig. 1 și 2, care reprezintă:
- fig. 1, schema purtătorului de informație;
- fig. 2, variația eficienței de difracție η_d pentru purtător de informație din copolimer CAM:OMA (80:20 mol%) (curba 1), PEC (curba 2), PMMA (curba 3) și copolimer CAM:MMA (40:40 mol%) (curba 4) în funcție de curentul tubului electronic până la developare.

Purtătorul de informație constă din suport 1 de polietilenereftalat acoperit preventiv cu un strat electroconductor subțire 2 din Cr, Ni sau SnO_2 și un strat de polimer 3 din copolimeri CAM:MMA cu o grosime de 2...6 μm .

Dispozitivul funcționează în mod următor.

Purtătorul de informație se instalează în microscopul electronic pe un suport orizontal, unde stratul electroconductor 2 se pune în contact cu pământul, iar stratul de polimer 3 se bombardează cu un fascicul de electroni ce proiectează rețea de difracție. În funcție de valoarea curentului la catod se înscriv imagini cu valori ale eficienței de difracție de până la 10%.

Exemplu 1. Se dizolvă în toluen copolimerul CAM:OMA (60...40 mol%) și triiodometan, în raport de masă 0,9:0,1 pentru a obține o soluție de 12%. După dizolvarea completă a polimerului și filtrare se depune stratul de polimer pe un suport transparent de polietilenereftalat cu un strat

MD 3326 F2 2007.05.31

4

electroconductor de SnO_2 . Grosimea stratului de polimer constituie 6 μm . Straturile de polimer obținute se usucă la aer în decurs de 24 ore și 5...6 ore în vid.

Parametrii holografici ai acestui fotorezist sunt reprezentati în tabel.

Exemplele 2...8 sau executat analogic exemplului 1, parametrii holografici ai căror sunt reprezentati în tabel 1.

Tabelul

Caracteristica stratului de polimer al purtătorilor de informație

No.	Polimeri și copolimeri carbazolici	Concentrația CEM în copolimeri, mol, %	Grosimea stratului de polimeri, mm	Eficiența de difracție, (%)		Solvenți organici pentru dezvoltare
				până la developare	după developare	
1.	Copolimer CAM:OMA	60	4,0	0,3...0,6	24...26	Toluene, CCl_4
2.	Poli-N-epoxi-propilcarbazol	100	4,0	0,5...1,0	25...30	CCl_4 , toluen
3.	PMMA	0	4,0	1,0...1,3	28...29	toluen
4.	Copolimer CEM:MMA	20	5,0	3...5	26...28	CCl_4
5.	Copolimer CEM:MMA	30	4,0	6...8	32...33	CCl_4
6.	Copolimer CEM:MMA	40	2,0	6...7	32...34	CCl_4
7.	Copolimer CEM:MMA	40	4,5	8...10	33...34	CCl_4 , hexan
8.	Copolimer CEM:MMA	40	6,0	8...10	33...34	CCl_4 , hexan

10

(57) Revendicare:

15 Purtător de informație pentru înregistrare cu fascicul de electroni ce conține un suport de polietilentereftalat acoperit cu un strat electroconductor și un strat de polimer carbazolic sensibilizat cu triiodometan, caracterizat prin aceea că stratul electroconductor este format din SnO_2 , Cr sau Ni, iar polimerul carbazolic reprezintă un copolimer carbazolilalchilmecrilat-metilmecrilat cu conținut de carbazolilalchilmecrilat de 20...40 mol %, totodată stratul de polimer carbazolic conține 10...12% de triiodometan.

20

(56) Referințe bibliografice:

1. Колников О.В., Колесникова В.В., Милинчук В.К. и др. Фотографические системы на основе карбазолсодержащих полимеров. Журнал научной и прикладной фотографии и кинематографии, 1986, т. 31, в. 5, с. 345.
2. Боков Ю.С., Корсаков В.С., Лаврищев В.П. Введение в фотолитографию. Москва, Энергия, 1977.
3. MD 2316 C2 2001.12.27

Şef Secție:

SĂU Tatiana

Examinator:

GHIMZA Alexandru

Redactor:

UNGUREANU Mihail

MD 3326 F2 2007.05.31

5

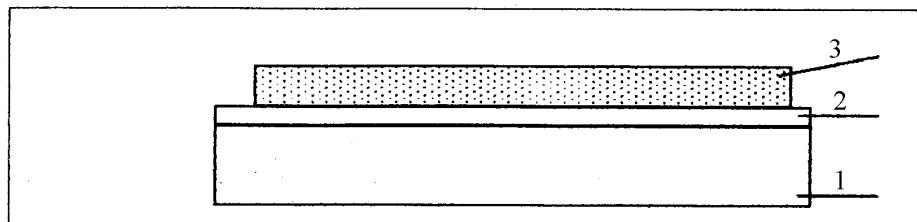


Fig. 1.

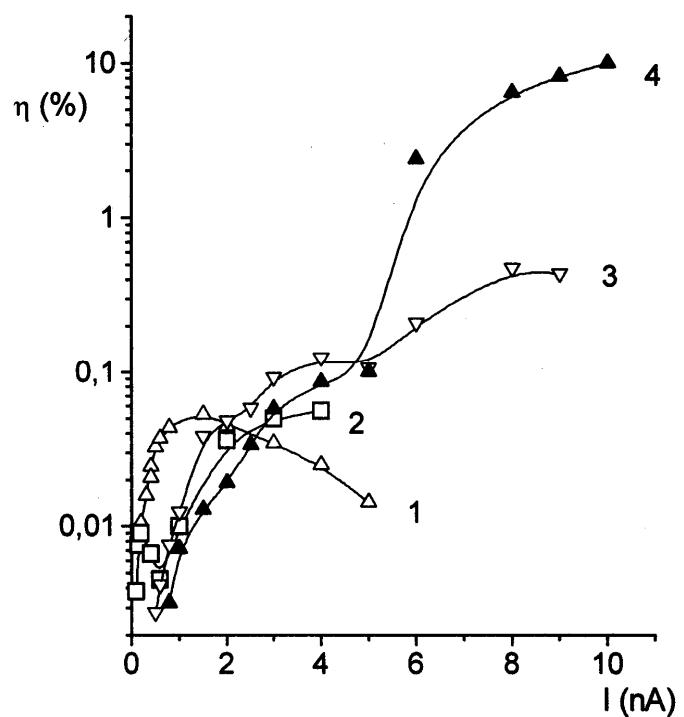


Fig. 2.